PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2002-187100

(43) Date of publication of application: 02.07.2002

(51)Int.CI.

B81B 7/02

A61F 7/00

(21)Application number : 2000-386372

(71)Applicant: JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY

CORP

(22)Date of filing:

20.12.2000

(72)Inventor: ARAI KENICHI

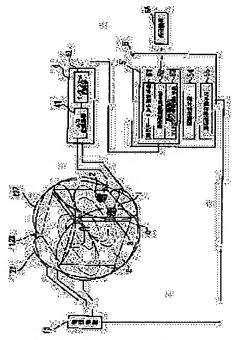
ISHIYAMA KAZUYUKI MATSUKI HIDETOSHI

(54) MICROMACHINE CAPABLE OF MOVING IN-VIVO AND CONTROL SYSTEM OF THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a micromachine capable of moving in-vivo and a control system thereof, which can accurately locate an affected area, accurately position a heating element in the affected area, can be heated to 43° C or more, and is suitable for heat therapy equipment.

SOLUTION: The micromachine capable of moving in-vivo comprises a micromachine main body 11 having a selfheating function by alternating magnetic field and a magnetic field generating section that generates the alternating magnetic field.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.01.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-187100 (P2002-187100A)

(43)公開日 平成14年7月2日(2002.7.2)

(51) Int.Cl.		
B81B	7/02	

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

4C099

A61F 7/00

320

B81B 7/02 A61F 7/00

3 2 0 Z

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 15 頁)

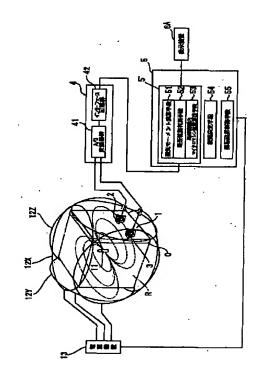
(21)出願番号	特願2000-386372(P2000-386372)	(71)出願人 396020800 科学技術振興事業団
(22)出顧日	平成12年12月20日(2000.12.20)	埼玉県川口市本町4丁目1番8号 (72)発明者 荒井 賢一 宮城県塩富市南町6-14
		(72)発明者 石山 和志 宮城県仙台市青寨区上杉3-7-5
	•	(72)発明者 松木 英敏 宮城県仙台市太白区八木山本町2-38-4
		(74)代理人 100089635 弁理士 清水 守
		Fターム(参考) 40099 AA01 CA20 GA30 JA11

(54) 【発明の名称】 生体内を移動可能なマイクロマシン及びその制御システム

(57)【要約】

【課題】 患部の位置の特定が正確にでき、その患部中 に発熱体を正確に位置決めでき、43°C以上の温度に加 熱できる温熱療法装置に適した生体内を移動可能なマイ クロマシン及びその制御システムを提供する。

【解決手段】 生体内を移動可能なマイクロマシンを、 交流磁界により自己発熱する機能を有するマイクロマシ ン本体11と、交流磁界を発生する磁界発生部とから構 成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 交流磁界により自己発熱する機能を有するマイクロマシン本体と、前記交流磁界を発生する磁界発生部とからなることを特徴とする生体内を移動可能なマイクロマシン。

【請求項2】 請求項1記載の生体内を移動可能なマイクロマシンにおいて、前記交流磁界により自己発熱する機能を有するマイクロマシン本体が、少なくとも磁石と、磁性体と、導電体とからなることを特徴とする生体内を移動可能なマイクロマシン。

【請求項3】 請求項1又は2記載の生体内を移動可能なマイクロマシンにおいて、前記交流磁界により自己発熱する機能を有するマイクロマシン本体が円柱状磁石とドリル部を有し、該ドリル部が前記磁性体と導電体とを有し、該磁性体と導電体とが前記磁界発生部で発生させた交流磁界によって発熱されることを特徴とする生体内を移動可能なマイクロマシン。

【請求項4】 請求項3記載の生体内を移動可能なマイクロマシンにおいて、前記ドリル部の外表面を絶縁被覆層で被覆すると共に、該絶縁被覆層上に螺旋構造体を固 20 着したことを特徴とする生体内を移動可能なマイクロマシン。

【請求項5】 請求項1記載の生体内を移動可能なマイクロマシンにおいて、前記磁界発生部は、前記交流磁界の周波数と磁界強度を制御する自己発熱機能を有することを特徴とする生体内を移動可能なマイクロマシン。

【請求項6】 請求項1記載の生体内を移動可能なマイクロマシンにおいて、温度計測機能を具備することを特徴とする生体内を移動可能なマイクロマシン。

【請求項7】 回転磁界を発生する磁界発生部と、該磁 30 界発生部が発生させた回転磁界を受け、回転して推力を 得るマイクロマシンと、該マイクロマシンの位置を検出 する位置検出部と、該位置検出部が検出した前記マイクロマシンの位置に基づき、前記マイクロマシン本体を目 的地へ到達させる方向へ向けるべく前記磁界発生部による回転磁界の向きを変更する磁界変向手段とを具備する ことを特徴とするマイクロマシンの制御システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、医療用、特にハイ 40 パーサーミア用アプリケータとして有用な、生体内を移動可能なマイクロマシン及びその制御システムに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、人体に高周波電流を流してジュール熱などにより生体を発熱させて加温治療を行なうハイパーサーミア装置が知られている。この装置を用いた加温方式には、体外から体内に放射電流を流して体内を加温する体外加温方式、一方のアプリケータを体腔内に挿入し、他方のアプリケータを体外に装着して、両方

のアプリケータの間に高周波電流を流して腔内アプリケータの周辺のみを加温する腔内方式、腔内方式の腔内アプリケータ側を生体組織に刺入して加温する組織内加温方式がある。

2

【0003】とのほか、生体の組織に電磁波を放射して 生体を発熱させて加温治療するハイパーサーミア装置も 知られている。との装置を用いた加温方式には、超音波 トランスデューサアレイからの超音波を脱気水を介して 人体に照射することにより、人体を超音波振動で加熱す る超音波振動方式がある。

【0004】(1)特開平8-173552号は体外加温方式の一方のアプリケータにおいて、その内部に放射線源を導入可能な管状部材を挿通できる挿通孔を設けた構成を示している。

【0005】(2)特開平2-121675号は組織内加温方式の一例を開示しており、プローブ本体としてのシースの先端部に複数の針状電極をシースの先端開口から実没自在に設け、加温時は、プローブ本体を体腔内に挿入した後、針状電極を患部に刺通して患部を治療するものである。

【0006】(3)特開平10-277163号も組織内加温方式の一例を開示している。すなわち、人体組織内アプリケータと体外アプリケータとの間に高周波電流を流すと、組織内アプリケータの表面積は体外アプリケータの表面積に比較して十分小さいので、組織内アプリケータ側に電気エネルギが集中して近くの組織部位が加温される。この例では、組織内アプリケータの針先端をX線不透過材で構成し、X線撮影を行って針先端の位置決めを行う。

【0007】(4)特開平10-14967号は生体の突出部にインピーダンスマッチング用液体を介して超音波トランスデューサの2次元アレイを対向配置し、このトランスデューサアレイを用いて超音波画像を得て、その画像から患部を識別し、その患部に加温用超音波が集束するよう加温エネルギー供給部を制御して、患部が突出部に存在する場合には、その患部のみを加温し、正常組織は加温しないようにして、正常組織の損傷を防ぎながら患部の加温治療を行うものである。

[8000]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記した(1)の方法では、アプリケータ装着部周辺、すなわち、体表面付近しか加温することができないという欠点がある。より深い部分を加温するにはパワーをより大きくすればよいが、パワーを大きくすると、周囲の正常な組織を破壊してしまう可能性がある。また、患部の適切な位置決めが困難なため組織を破壊してしまう可能性がある。

た加温方式には、体外から体内に放射電流を流して体内 【0009】また、上記した(2)の方法は、全体が針を加温する体外加温方式、一方のアプリケータを体腔内 状になっているので、刺入した部位全体が加温されてした挿入し、他方のアプリケータを体外に装着して、両方 50 まう。したがって、刺入した部位の一部のみを加温する

など、加温領域を局所化することができなかった。ま た、患部の適切な位置決めが困難なため正常組織を破壊 してしまう可能性がある。

【0010】上記(3)の方法もまた患部の適切な位置 決めが困難なため組織を破壊してしまう可能性がある。

【0011】上記(4)の方法は、検査のための画像を 人体断面における反射波強度分布像として得て、画像処 理部で閾値処理を行って患部を特定しているが、人体の 呼吸作用等による動きに対応することが難しいという欠 点があった。

【0012】人体はその呼吸に伴って、胸部や腹部の表 面が常に変動しており、生体表面からの患部臓器の深さ も呼吸による自立運動で周期的に変動している。その深 さの変動幅は局所によっては3~4 cmを越える場合も 少なくない。

【0013】このため、この方法でも、やはり、患部の 位置決めが困難であり、正常組織を破壊してしまう可能 性があった。

【0014】とのように従来のハイパーサーミアは、患 部以外の正常組織も加熱されるため、正常組織に損傷を 20 与えない温度である43℃以下程度に加熱温度が制限さ れてしまい、十分な治療効果を上げることができなかっ た。また、人体の呼吸作用の動きに対応した正確な患部 の位置決めが困難であり、加熱範囲を狭い範囲に限定す ることが困難であった。

【0015】また、発熱材として磁性材を用いる例が特 開平6-63154号公報に示されている。これは局部 温熱治療を磁気誘導方式により行うもので、低キュリー 温度を有する感温性磁性材料を用いた中空状ステントを 生理食塩水中で磁場強度4KA/m・周波数200KH 30 乙で励磁した場合、周囲温度を43℃に加熱出来るとす るものである。感温性磁性材料のキュリー温度は、治療 上の必要に応じて自由に設定でき、低キュリー温度を有 する感温性磁性材料としては、感温性アモルファス合 金、Fe-Pt合金等が示されている。

【0016】との特開平6-63154号公報のもの は、正常組織に損傷を与えない温度である43℃以下程 度に加熱温度が制限されるため、十分な治療効果を上げ ることができず、また、生体内の環状臓器、血管等に用 いられるもので人体の特定の部位以外には適用できず、 発熱部をいかにして患部へ挿入するかという問題があ る。

【0017】上記したこれらの問題解決のヒントとし て、人体の任意の位置へ正確に物体を移動する手段とし ての、発明者の一部が既に特許出願している体内で移動 可能なマイクロマシンがある。

【0018】マイクロマシン技術は、従来の機械では困 難であった局部領域や極限領域での作業を可能とするも のであり、特に、磁気力を駆動源とする磁気マイクロマ シンは、エネルギー供給のためのケーブルを必要としな 50 生部で発生させた交流磁界によって発熱されることを特

いという特筆すべき特徴を持つ。このことから、磁気マ イクロマシンはケーブルや電源等の制約から離れ、シン ブルな構造で所望の運動を実現することが出来る。これ までに、以上のような特長を生かした、自律して移動可 能な磁気マイクロマシンの試作・検討が既に行われてお り、本発明者らによっても、ワイヤレスで自律的に走 行、飛行、および泳動が可能なマイクロマシンが開発さ れ、かつ論文(仙道雅彦ら:電気学会マグネディックス 研究会資料MAG-98-238、島崎克彦ら;電気学 10 会マグネディックス研究会資料MAG-97-180) 等で紹介している。

【0019】とのワイヤレスの泳動機構は、微生物の運 動を模倣し、外部回転磁界によって微小磁石に働く磁気 トルクを利用したものであり、マイクロマシンの医療へ の応用を考えた際、生体の主成分が血液や体液といった 液体であることから、その運動方法としてこれらワイヤ レスによる液体中の泳動の検討は不可欠といえる。

【0020】そこで、スパイラル形状のワイヤと微小磁 石から構成されるマイクロマシンを基礎として、様々な 粘性の液体中を泳動可能なスパイラル型磁気マイクロマ シンの泳動特性を詳しく調べた結果、これらのマイクロ マシンが静水中や流水中で良好な泳動特性を示し、医用 マイクロロボットへの応用上極めて有望なマイクロマシ ンであることが判明した。

【0021】さらに、このマシンにワイヤレス発熱機能 を搭載すると、医療応用に役立つものができる可能性が あることに注目した。

【0022】本発明は、上記情況に鑑み、患部の位置の 特定が正確にでき、自己発熱機能で患部を正確にかつ4 3℃以上の温度に加熱できる、温熱療法に適した生体内 を移動可能なマイクロマシンおよびその制御システムを 提供することを目的とする。

[0023]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達 成するために、

〔1〕生体内を移動可能なマイクロマシンにおいて、前 記交流磁界により自己発熱する機能を有するマイクロマ シン本体と、交流磁界を発生する磁界発生部とからなる ことを特徴とする。

【0024】〔2〕上記〔1〕記載の生体内を移動可能 40 なマイクロマシンにおいて、前記交流磁界により自己発 熱する機能を有するマイクロマシン本体が、少なくとも 磁石と、磁性体と、導電体とからなることを特徴とす る。

【0025】〔3〕上記〔1〕又は〔2〕記載の生体内 を移動可能なマイクロマシンにおいて、前記交流磁界に より自己発熱する機能を有するマイクロマシン本体が円 柱状磁石とドリル部を有し、このドリル部が前記磁性体 と導電体とを有し、この磁性体と導電体とが前配磁界発 徴とする。

【0026】〔4〕上記〔3〕記載の生体内を移動可能なマイクロマシンにおいて、前記ドリル部の外表面を絶縁被覆層で被覆すると共に、この絶縁被覆層上に螺旋構造体を固着したことを特徴とする。

【0027】〔5〕上記〔1〕記載の生体内を移動可能なマイクロマシンにおいて、前記磁界発生部は、前記交流磁界の周波数と磁界強度を制御する自己発熱機能を有することを特徴とする。

【0028】(6)上記(1)記載の生体内を移動可能 10なマイクロマシンにおいて、温度計測機能を具備するととを特徴とする。

【0029】〔7〕マイクロマシンの制御システムにおいて、回転磁界を発生させる磁界発生部と、この磁界発生部が発生した回転磁界を受け、回転して推力を得るマイクロマシンと、このマイクロマシンの位置を検出する位置検出部と、この位置検出部が検出した前記マイクロマシンの位置に基づき、前記マイクロマシン本体を目的地へ到達させる方向へ向けるべく前記磁界発生部による回転磁界の向きを変更する磁界変向手段とを具備するこ 20とを特徴とする。

【0030】本発明は、生体内で移動可能なマイクロマシンを利用して、このマシンにワイヤレス発熱機能を搭載し、医療応用に役立てるものである。このマシンは生体内をワイヤレスで駆動可能であり、かつその大きさは数mm以下である。この際、発熱させるためのエネルギーもワイヤレスで供給する必要があるため、磁性体に交流磁界を加えた際に発生ずる磁気損失による発熱を発熱源として利用し、さらに導電体を周辺に配置することにより生じる渦電流による発熱も併用するので、高効率で30加熱することが可能となる。これによりマシン周辺温度は100℃程度までの加熱が可能となり、高温ハイパーサーミアの可能性が期待される。

【0031】そして、マイクロマシンの位置は位置検出部で把握されており、回転磁界の向きを変えることで、進行しているマイクロマシンの方向制御を行いながらマイクロマシンを目的地へ確実に導くことができる。

[0032]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て詳細に説明する。

【0033】一般に交流磁場内での磁性材料の損失は、 全損失=履歴損失+渦電流損失+その他の損失(残留損 失)となる。磁性材料には多少とも履歴損失がある。こ の履歴損失による電力消費Phは、

Ph∞B" f

nは1~3位の常数

の関係がある。とのように電力消費は周波数に比例して 増加する。

【0034】交流磁場に置かれた磁性体の内部では磁束 螺旋構造体10は、熱変形しない材料からなり、絶縁被の変化によって起電力が起とり、渦電流が流れ、ジュー 50 覆層7の表面に螺旋状に固定され、ネジのネジ山または

ル熱として電力を消費する。この消費電力Peは、 Pe∝B'f'/ρ (erg/cc, sec) で与えられ、比抵抗ρに反比例している。Mn-Zn系フィライトは比抵抗ρの値が(~10-10cm)と低

フェライトは比抵抗 ρ の値が($\sim 10^{-2} \Omega cm$)と低い。よって、Mn = Zn系フェライトを用いれば、発熱量を多くできる。

【0035】以下、本発明のマイクロマシンの構造を図 1,2,3 に基づき説明する。

【0036】図1は本発明の実施の形態を示す生体内を移動可能なマイクロマシンのシステム構成図、図2はそのマイクロマシン本体の構成図であり、図2(a)はそのB線に沿った断面図、図2(b)はそのA線断面図であり、図3はそのマイクロマシン本体の構造を示す外観図である。

【0037】本実施形態に用いたマイクロマシン本体11は、図3に示すような外観であり、直径約2mmで長さが約7.5mmの円柱形磁石14の先端部に長さ約4mmの螺旋構造体10を有する円錐型のドリル部15を有する構造で、前記円柱形磁石14としてはネオジウム鉄ボロン系磁石を使用し、その直径方法に磁化方向を有するように着磁されている。

【0038】マイクロマシン本体11に装着される磁石としてネオジウム鉄ボロン系磁石を用いるのは、比較的軽量でかつ着磁力の大きなものを用いるのが好ましが、本発明はこれに限定されるものではなく、その他の磁石を用いるようにしても良い。

【0039】全体の形状は、表面積が小さく、かつ、移動抵抗が少なくなるように、全体的に尖った形状をしている。また、液体中でも効率良く移動できるように、ドリル部15の側面部分に螺旋構造体10を設けてもよい。

【0040】ドリル部15は、図2に示されるように、 円錐形の芯材となる磁性体層9と、その磁性体層9上に 密接して円筒状に設けられた導電体層8と、磁性体層9 および導電体層8の先端端面に接して設けられた円錐形 の先端部材9Aとからなり、円柱形磁石14と先端部材 9Aと磁性体層9と導電体層8の接合箇所に段差ができ ないように外表面を絶縁被覆層7で被覆する。

【0041】磁性体層 9は、履歴損失が大きい材料を選 3。 導電体層 8 は、Mn-Zn系フェライト等の比抵抗 pの値が小さい材料を選ぶ。先端部材 9 A は、生体内の 進行時の抵抗を少なくするようにかつ熱が先端部に集まるように錐形、例えば円錐形に形成され、熱伝導率の良い材料が好ましく、磁性材や導電材で形成してもよい。 絶縁被覆層 7 は、導電体層 8 で発生する渦電流を生体に流さないように絶縁すると共に、生体がマイクロマシン本体11から剥がれやすくなるよう、熱によっても剥離しないエナメルやテフロン(登録商標)等で形成する。 螺旋構造体 10 は、熱変形しない材料からなり、絶縁被 70 程層 7 の表面に螺旋状に固定され、ネジのネジ山または

ドリルの歯のように回転しながら先端部材9A方向に進 む機能を有する。

【0042】磁性体層9と導電体層8は、交流磁界が加 わると、履歴損失+渦電流損失により発熱する。この熱 はドリル部15、主には先端部材9Aを介して生体の患 部に加えられる。このドリル部15の形状は長さ約4m mの螺旋構造なので、患部の狭い範囲に熱を集中して加 えることができる。また、主に先端部材9Aの先端部か ら熱を加えるので、

さらに

患部の狭い

範囲に

熱を集中で きる。

【0043】なお、導電体層8で発生する渦電流が人体 に格別影響しない程度に小さい場合には、絶縁被覆層7 を省略して、導電体層8に螺旋構造体10を固定しても よい。

【0044】ドリル部15は、円柱形磁石14の両端に 進行方向を反対にして設けてもよい。こうすると、両方 向への移動が容易になる。

【0045】次に、本発明の移動可能なマイクロマシン の移動制御システムを図面に基づき説明する。

【0046】まず、図4は本発明の実施の一形態である マイクロマシンの移動制御システム構成を示すブロック 図である。本実施形態の移動制御システムは、図4に示 すように、マイクロマシン本体11に非接触にて回転力 を付与するための回転磁界を形成する3対の磁界生成コ イル12X, 12Y, 12Zと、各磁界生成コイル12 X, 12Y, 12Zに後述するコンピュータ5より出力 される制御出力に基づいて電力を供給する電源装置 13 と、前記マイクロマシン本体11が形成する磁界を検出 する磁気センサーユニット2および3と、この磁気セン サーユニット2 および3 にて検出された磁界からマイク 30 ロマシン本体11の3次元的な現在位置を算出するとと もに、その現在位置と目標の位置から最適な進行経路を 割出し、その進行経路上をマイクロマシン本体11が移 動するようにその進路方向を決定して、前記電源装置 1 3が印加される各磁界生成コイル12X, 12Y, 12 Zの電力を制御して各磁界生成コイル12X, 12Y, 12 Zにより形成される回転磁界を変更してマイクロマ シン本体11の進路を決定した進路方向へ変更させるコ ンピュータ5とから構成されている。

【0047】まず、マイクロマシン本体11が自律して 40 移動可能となる原理について以下に説明する。

【0048】前記のようにマイクロマシン本体11には その直径方法に磁化方向を有するように着磁された円柱 形磁石14が搭載されており、前記磁界生成コイル12 X, 12Y, 12Zに適宜に電力が印加されて磁界が形 成されると、磁石の磁化方向と磁界方向とが平行になる ような回転力が発生し、マイクロマシン本体11が回転 するようになる。との回転運動は、円錐型のドリル部1 5に伝達され、このドリル部15に形成された螺旋構造 により円柱軸方向の推力に変換されてマイクロマシン本 50 1の位置が、例えば3次元ワイヤフレームにて表示装置

体11が移動するようになる。

【0049】とのマイクロマシン本体11を生体内のよ うな液体より固い固体ゲル質内を移動可能なものとする ためには、周りの固体ゲル質より受ける摩擦抵抗を低減 できるように、マイクロマシン本体11全体の表面積を 小さくし、かつ螺旋構造をマイクロマシン本体11が1 回転する間に進む距離を比較的小さくするようにすると とが好ましく、この観点から図3に示したような構造の マイクロマシン本体11が望ましい。

【0050】次に、これらマイクロマシン本体11の位 10 置検出の方法について以下に説明する。

【0051】まず、本実施形態のマイクロマシンの移動 制御システムは1個のマイクロマシン本体11の位置を 検出する場合を例示しているが、本発明はこれに限定さ れるものではない。

【0052】本発明のマイクロマシンの移動制御システ ムは、視覚的に遮蔽され、かつ測定空間(大域範囲)R 内に存在するマイクロマシン本体 11の位置を検出する 場合の例である。ととで、測定空間Rは、例えば約30 cm×30cm×30cm立方体の空間に設定してあ

【0053】なお、マイクロマシン本体11は実際には 視覚的に遮蔽されていて目視することはできないが、図 4においては、これを透視した状態を図示しており、か つ、移動によって3次元磁気センサーユニット(以下、 単に磁気センサーユニットとも記す)2および3に対向 した位置にある状態を示している。また、波線はマイク ロマシン本体11に装着された前記ネオジウム鉄ホロン 系磁石による磁力線を模式的に示している。

【0054】本発明のマイクロマシンの移動制御システ ムには、位置検出されるマイクロマシン本体11に対し て、一対の例えばフラックスゲートからなる磁気センサ ーユニット2および3が所定間隔、例えば10cmの間 隔で磁気センサーユニット装着板1に装着されている。 ととで、磁気センサーユニット装着板 1 は測定空間Rの 一面の面積を有していて、この例では30cm×30c mの面積に設定されており、左隅位置〇を測定位置の原 点に設定してある。

【0055】また、磁気センサーユニット2、3は磁界 の強さおよび方向を検出する。磁気センサーユニット 2, 3からの出力は、A/D変換器群41およびインタ ーフェース回路群42からなる信号前処理回路4に供給 され、磁気センサーユニット2、3からの出力がA/D 変換器群41にてデジタルデータに変換され、インター フェース回路群42を介してコンピュータ5へ出力され る。との信号前処理回路4からの出力データは、コンピ ュータ5内部のデータバスに装着された位置検出処理基 板5′に供給され、マイクロマシン本体11の位置がコ ンピュータ5へ出力されて、そのマイクロマシン本体1

6Aに表示される。

【0056】との位置検出処理基板5′は、比較的高速 の演算回路からなり、磁気センサーユニット2、3から の各出力信号に基づく出力データに基づいてマイクロマ シン本体11による磁気モーメントを算出する磁気モー メント演算手段51と、マイクロマシン本体11が測定 空間R内で区分した予め定めた所定サイズのどの局所範 囲内に存在するか否か、たとえば5cm×5cm×5c mの立方体の空間の範囲内に存在するか否かを判別する 局所範囲判別手段52と、マイクロマシン本体11が存 10 在すると判別された局所範囲内におけるマイクロマシン 本体11の位置および移動方向を検出するマイクロマシ ン位置算出手段53とを機能的に備えている。

9

【0057】磁気センサーユニット2、3はそれぞれ一 対のフラックスゲートセンサーから構成されている。磁 気センサーユニット2、3について、磁気センサーユニ ット2を例に説明する。

【0058】磁気センサーユニット2を構成する一対の フラックスゲートセンサー中の一方のフラックスゲート センサーは、図5に示すように、基板20と、基板20 上に設けたリング状コア22と、リング状コア22に巻 回された励磁コイル23と、励磁コイル23が巻回され たリング状コア22に互いに直交して巻回された磁界検 出コイル24および25とを備えている。

【0059】磁界検出コイル24はY軸に直交し、磁界 検出コイル25はX軸に直交して、磁界検出コイル24 によってY軸方向磁界成分の強さおよび方向を検出し、 磁界検出コイル25によってX軸方向磁界成分の強さお よび方向を検出する。

【0060】さらに、キャリア周波数 f 0 の発振を行う キャリア発振器30からの発振出力を受けてキャリア周 波数f0を分周器21によって2分周し、この2分周出 力によって励磁コイル23を励磁する。磁界検出コイル 25からの出力信号とキャリア発振器30からの発振出 力を乗算することにより同期検波回路26にて同期検波 し、その出力をローパスフィルタ27にて積分して、X 軸方向磁界検出出力を得る。

【0061】同様に、磁界検出コイル24からの出力信 号とキャリア発振器30からの発振出力を乗算すること により同期検波回路28にて同期検波し、同期検波回路 40 28からの出力をローパスフィルタ29にて積分して、 Y軸方向磁界検出出力を得る。

【0062】磁気センサーユニット2の他方のフラック スゲートセンサーは、磁気センサーユニット2の一方の フラックスゲートセンサーと同様の構成であるが、一方 のフラックスゲートセンサーにおけるコイル24、同期 検波回路28およびローパスフィルタ29を除去した構 成であり、図4および後述の図6に模式的に示すよう に、磁気センサーユニット2の他方のフラックスゲート センサーを形成する基板は、磁界検出コイル24,25 50 イル25からはAxの出力が、磁界検出コイル24から

が 2 軸と直交するように磁気センサーユニット 2 の一方 のフラックスゲートセンサーを形成する基板20の下面 に直交してT字状に一体に設けてあって、磁界検出コイ ル24、25からの出力を同期検波および積分して2軸 方向磁界の強さおよび方向に基づくZ軸方向磁界検出出 力を得る。

10

【0063】したがって、磁気センサーユニット2から X、Y、Z軸方向磁界の強さに基づく出力が送出され

【0064】ここで、フラックスゲートセンサーから は、磁界検出コイルの巻線直交する方向からの外部磁界 の強さに応じて出力電圧が出力され、との電圧の周波数 はフラックスゲートセンサーの励磁周波数fc/2の2 倍のキャリア周波数fcである。

【0065】次に、同期検波回路26,28について、 図5に示す同期検波回路26を例にして説明する。同期 検波回路26はキャリア発振器30の出力を反転するイ ンバータ261と、キャリア発振器30の出力によって 磁界検出コイル25からの出力をオン・オフするスイッ チ262と、インバータ261の出力によって磁界検出 コイル25の出力をオン・オフするスイッチ263と、 スイッチ262,263の出力を増幅する演算増幅器2 64とからなり、演算増幅器264の出力をローパスフ ィルタ27へ送出する。

【0066】分周器21の出力は図6(a)に示す波形 であり、磁界検出コイル25の出力は図6(b)に示す ように、キャリア周波数fOの信号であって正負の極性 を有している。スイッチ262のオン・オフの波形は図 6(c)に示すようであり、スイッチ263のオン・オ フの波形は図6(d)に示すようであり、スイッチ26 2および263によって実質的に両波整流を行っている ことになり、演算増幅器264の出力は図6(e)に示 すようになる。Y軸およびZ軸方向磁界検出出力につい ても同様の処理がなされる。

【0067】なお、磁気センサーユニット3についても 磁気センサーユニット2と同様に構成してあり、同様に 3軸方向磁界の強さに基づく出力が得られる。

【0068】次に、磁気センサーユニット2を構成する 磁界検出コイルから出力されるX軸、Y軸、Z軸方向磁 界の強さおよび方向の出力について図7により説明す

【0069】図7において波線はマイクロマシン本体1 1による磁力線を示している。磁気センサーユニット2 の位置Cにおける磁界の強さおよび方向をAとし、磁界 の強さおよび方向AのX軸方向磁界の強さ、Y軸方向磁 界の強さ、乙軸方向磁界の強さをそれぞれAx、Ay、 Azとし、cosα、cosβ、cosyを磁界の強さ および方向Aの方向余波とすれば、 $Ax = Acos\alpha$ 、 Ay=Acosβ、Az=cosyであり、磁界検出コ

はAyの出力が、Z軸方向の磁界検出コイルからはAzの出力が送出される。磁界の強さおよび方向Aは、A= $\sqrt{(Ax2+Ay2+Az2)}$ で与えられる。

11

【0070】磁気センサーユニット3についても磁気センサーユニット2の場合と同様であって、磁気センサーユニット3の位置Dにおける磁界の強さおよび方向をBとして示してある。

【0071】図8は、磁気センサーユニット2と、磁気センサーユニット2の出力を処理する信号前処理回路4の構成を示している。

【0072】磁気センサーユニット2から出力されるX軸、Y軸、Z軸方向磁界の強さに基づく信号は、各別にA/D変換器411、412、413にて同時にA/D変換され、A/D変換器411、412、413からのA/D変換出力は各別にインターフェース回路421、422、423を介して位置検出処理基板5~へ出力される。磁気センサーユニット3から出力されるX軸、Y軸、Z軸方向磁界の強さに基づく信号も同様に処理されて、位置検出処理基板5~へ出力される。

【0073】次いで、位置検出処理基板5′における視 20 覚的に遮蔽された状態のマイクロマシン本体11の位置 検出処理について図9および図10のフローチャートに 基づいて説明する。

【0074】信号前処理回路4において信号処理された 磁気センサーユニット2,3からの出力データを受けた 位置検出処理基板5′では、マイクロマシン本体11を 遠ざけて磁気センサーユニット2,3にて地磁気を検出 する状態にして地磁気を計測し、地磁気の補正を行う等 の初期設定を行って、続いて、磁気センサーユニット2 からの出力を読み込む磁界計測が行われる(ステップS 301)。

【0075】との磁界計測において2軸方向磁界の強さを求める磁界検出コイルは基板20の表面に位置していないため、基板20から2軸方向磁界検出コイルの巻回中心位置までの長さの補正を行って磁界計測を行う。

【0076】ステップS1に続いて、同期検波および積分された磁気センサーユニット2からの出力がA/D変換され(ステップS2)、A/D変換された各磁気センサーユニット2、3からの出力を一旦記憶し、(ステップS3)、磁気センサーユニット3からの出力について 40実行されたか否かがチェックされ、全磁気センサーユニット2、3からの出力についてA/D変換がなされ、記憶がなされるまで繰り返す(ステップS4)。

【0077】ステップS4において全磁気センサーユニット2、3からの出力についてA/D変換がなされ、記憶されたとき、ステップS4に続いてマイクロマシン本体11の位置およびその方向を算出する後記のステップS5が実行される。

【0078】磁気センサーユニット2、3からの出力に基づきマイクロマシン本体11の位置を求めるために、

本明細書および図9のステップS5その他において、 「逆問題を解き」と記載してある。

【0079】ステップS5においてマイクロマシン本体 11の位置および移動方向が算出されると、算出された マイクロマシン本体11の位置および移動方向が表示装 置6Aに、3次元ワイヤーフレーム表示される(ステップS6)。

【0080】次に、逆問題の演算ルーチンを図10のフローチャートによって説明する。ステップS4に続いて10 逆問題を解く逆問題演算ルーチンに入ると、磁気センサーユニット2、3からの出力に基づいて、マイクロマシン本体11の磁気モーメントが演算される(ステップS51)。

【0081】次いで、測定空間Rを所定の空間(局所範囲)に分割、例えば5cm×5cm×5cmの立方体の空間に分割して、その分割されたいずれかの局所範囲内に逆問題の解が存在するか否かをチェックする(ステップS52)。

【0082】ステップS52における解の存在は、局所 範囲を形成する6面体の各面における評価関数を磁気モーメントに基づき算出し、局所範囲を形成する6面体の うち1面でも評価関数の値の極性が異なる値の面が存在 するか否かによって判別される。

【0083】すなわち、局所範囲内にマイクロマシン本体11が存在するときは、局所範囲を形成する6面体のうち1面でも評価関数の値の極性が異なる極性になり、局所範囲内にマイクロマシン本体11が存在しないときは、局所範囲を形成する6面体の総ての面の評価関数の値の極性が同一極性になる。

【0084】以上のことからマイクロマシン本体11の存否、すなわち解が存在するか否かが判別される。ステップS52におけるチェックによって、局所範囲内に逆間題の解が存在しないと判別されたとき、すなわち、局所範囲内にマイクロマシン本体11が存在しないと判別されたときは隣の局所範囲に移動して(ステップS53)、測定空間Rの全部にわたって実行したか否かがチェックされ(ステップS54)、測定空間R内の全部にわたって実行していないときは、ステップS54に続いてステップS52が実行される。

0 【0085】ステップS54において測定空間R内の全部にわたって実行したときは測定空間Rに解が存在する局所空間が見つからなかったときであって、ステップS54に続いて解なしの表示が表示装置6Aになされる(ステップS55)。ステップS52において解が存在する局所範囲が見つかったときは、ステップS52に続いて解が存在する局所範囲において、ニュートンラフソン法を適用して解を求め、求めた解が収束するか否かがチェックされる(ステップS56)。

【0086】ここで、収束は例えば評価関数の値が1 50 0.3を関値として、評価関数の値が10.3以下にな

ったら収束したと判別する。これは評価関数の値が0のとき真に収束であるからである。ステップS56において解が収束すると判別されたときは初期値の設定がなされる(ステップS57)。

【0087】ステップS56において解が収束しないと判別されたときは、評価関数の最小値(>0)を解とし(ステップS58)、ステップS58に続いて初期値の設定がなされる(ステップS57)。この場合において初期値は、解が存在する局所範囲が求まったとき、その局所範囲内の中心位置を初期値とすることが好都合であ 10る。

【0088】上記のステップS51~ステップS58では予め定めた領域内において解の存在を求め、その解が収束するか否かをチェックして初期値を設定しており、この解法を本明細書においては、局所解法と記している。これは測定空間Rの領域より小さい空間内、すなわち5cm×5cm×5cmの立方体の空間内におけるマイクロマシン本体11の存在を求めているためである。【0089】ステップS57に続いて、初期値に基づき解が存在した局所範囲においてニュートンラフソン法に20より、解を求め(ステップS59)、ステップS6が実行される。ステップS59も本明細書では局所解法と記している。これは局所範囲内において解を求めているためである。

【0090】このように解が内部に存在する局所領域を求め、その領域内で解を求めるために、すなわち局所解法によってマイクロマシン本体11の位置および方向を検出するために、測定空間R内を区分しないで順次解を求めていく場合に比較してきわめて速く解が得られ、すなわちマイクロマシン本体11の位置および方向が得ら 30れる。

【0091】なお、マイクロマシン本体11の数が増加しても、それぞれのマイクロマシン本体11位置が異なる局所範囲内に存在するときは、それぞれのマイクロマシン本体11に対して順次収束解が求められる。また、2つのマイクロマシン本体11が同一の局所範囲内に存在するような場合は、2つのマイクロマシン本体11による合成磁界のX軸、Y軸、Z軸の成分に基づいてマイクロマシン本体11の位置が測定される。

【0092】上記した本発明の実施の一形態にかかるマ 40 イクロマシンの移動制御システムにおいて、測定空間 R を、例えば30cm×30cm×30cmの立方体として説明したが、この測定空間 R は使用するフラックスゲートセンサーの感度および誤差とマイクロマシン本体11の磁気モーメントによって定められる。

【0093】また分割した所定の範囲、すなわち局所範囲を5cm×5cm×5cmの立方体としたが、との局所範囲はニュートンラフソン法による演算時に収束する程度の範囲に選択すればよく、マイクロマシン本体11の数、マイクロマシン本体11と磁気センサーユニット 50

との距離、磁気センサーユニットの感度、マイクロマシン本体11の磁気モーメントに基づいて設定すればよい。

【0094】なお、上記した本発明の実施の一形態にかかるマイクロマシンの移動制御システムにおいては、視覚的に遮蔽されたマイクロマシン本体11の位置および方向を検出する場合を例示したが、視覚的に遮蔽されていないマイクロマシン本体11の位置および方向を測定する場合も同様である。

【0095】このようにして、図4に示すように、前記位置検出処理基板5′により検出されたマイクロマシン本体11の位置と移動方向(向き)とは、その座標データとして前記コンピュータ5に出力され、その現在位置の座標データとコンピュータ5において予め設定されている目的位置の座標データとから、目的位置への最適な経路がコンピュータ5の処理プログラムにより形成された経路決定手段54により選出され、その選出された経路上をマイクロマシン本体11が移動するように、逐次その方向が経路決定手段54により決定されてその決定された方向へマイクロマシン本体11が誘導される。

【0096】とのマイクロマシン本体11の誘導(方向変更)の手法は、前記マイクロマシン本体11が前述のように磁界生成コイル12X、12Y、12Zにより形成される回転磁界により発生する磁気トルク(回転)を利用するが、この回転磁界の回転面を適宜に変更制御することでマイクロマシン11の進行方向を変更することができる。

【0097】すなわち、回転磁界回転面に対して垂直方 向に進行するマイクロマシン本体11の特徴を利用し、 前記回転面を傾けることによりマイクロマシン本体11 の進行方向が変更される。このため、本実施形態では、 これら回転磁界の回転面を変更するために、X方向, Y 方向,2方向の各方向に磁界を形成するための3組の磁 界生成コイル12X,12Y,12Zを用い、前記経路 決定手段54により決定された方向へマイクロマシン本 体11が向くような回転面となるように、各磁界生成コ イル12X、12Y、12Zに印加される電流の強さと 位相とを演算により算出して制御する回転磁界制御手段 55がプログラムにより形成されており、この回転磁界 制御手段55にて算出された電流の強さと位相情報とが 前記電源装置13に出力され、これら制御情報に基づき 電源装置13により磁界生成コイル12X,12Y,1 2.2 に印加される電流の強さと位相とが制御されて、マ イクロマシン本体11が目的の位置へ誘導されていく。 【0098】次に、本発明のマイクロマシンの発熱制御 の態様を図4に基づき説明する。

【0099】との実施例では、患部に温度センサ6Bを設け、その温度センサ6Bからの温度データを制御系にフィードバックできるように関係づけておく。

【0100】マイクロマシン本体11の患部に対する位

置が決まると、温度データに基づいて、各磁界生成コイル12X、12Y、12Zに印加される電流の強さと位相と周波数と時間を演算により算出して制御する交流磁界制御手段56にて算出された電流の強さと位相情報とが前記電源装置13に出力され、これら制御情報に基づき電源装置13により磁界生成コイル12X、12Y、12Zに印加される電流の強さと位相と周波数と時間とが制御されて、マイクロマシン本体11の発熱

【0101】その際、マイクロマシン本体11の患部に対する位置は変えないように、各磁界生成コイル12 X,12Y,12Zに印加される電流の強さと位相と周波数を制御しながら、発熱温度を目標値へ制御するために各磁界生成コイル12X,12Y,12Zに印加される電流の強さと周波数を制御する。温度を上げるには、主に周波数を高くする。

制御が行われる。

【0102】上記したように、本発明のマイクロマシンは発熱機能を有しているが、実際に何度まで発熱したかを計測することでさらに高度の機能性を有する。つまり、温度センサとして、小型ワイヤレス温度計測素子をこのマイクロマシンに搭載することにより、移動・発熱・温度制御の機能を有するマイクロマシンを得ることができる。

【0103】本発明において、磁界発生部を、マイクロマシンを移動するためのコンピュータ5の回転磁界制御手段55、交流磁界制御手段56、および電源装置13より構成する。

【0104】上記のように構成したので、従来問題となっていた人体の呼吸作用による患部位置の検出誤差及び 30 加熱ミス等は患部に直接マイクロマシン本体を移動することにより解消できる。

【0105】なお、予めマイクロマシン本体11に印加する交流磁界の強さと周波数と印加時間に対する生体の温度上昇等のデータを採取しておき、この温度データに基づいてマイクロマシン本体の温度制御を行うようにしてもよい。

【0106】以下、本実施形態のマイクロマシンの移動制御システムを用い、移動する固体媒体として細菌培養用の培地寒天を用いた際の実験結果を示す。マイクロマ 40シン本体11に、磁界強度1500eの回転磁界を印加すると回転運動を行い前記寒天培地中を移動した。その移動速度は、回転磁界の回転周波数に大きく依存し、周波数1Hzでは、毎秒20mmの速度で進行した。さらに、回転磁界の磁界回転面を変化させるととによりマイクロマシン本体11は寒天中でその進行方向を変えることが可能であった。

【0107】以上、説明したような本実施形態のマイクロマシンの移動制御システムを用いれば、マイクロマシン本体11を非接触にて的確な経路を通じて患部へ誘導 50

16

することが可能となり、本発明のマイクロマシンの移動 制御システムはマイクロマシンの医療等への応用を考え た場合に、非常に重要な技術と成り得るものである。

【0108】なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。

[0109]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明によれば、以下のような効果を奏することができる。

【0110】(A)生体内を自由に移動することができ、かつそれにより生体に与えるダメージは注射針を刺した程度にとどまるマイクロマシンに発熱機能を搭載することで、局所的な加熱を可能とした。局所加熱が可能であることから、100℃程度までの高温加熱が可能となり、新たな治療方法が出現するものと期待される。加えて本発明にかかるマイクロマシンは電源搭載が不要であり、完全なワイヤレスで動作するため、治療が長期にわたることが多い癌の温熱治療においても、マシンを生体内に長期にわたって留め置いて長期の治療をすることが可能である。

【0111】癌は病死原因第1位の重大な病気であり、その治療方法の確立は急務課題である。特に初期の癌に対して切開・切除手術を行うことなく、注射針で挿入したマイクロマシンが癌患部に侵入しそこで発熱することで癌治療が可能となれば、きわめて低侵襲での癌治療が可能となる。以上のように本発明は医療分野においてきわめて大きな貢献をするものと考えられる。

【0112】(B)移動・発熱・温度制御の機能を有するマイクロマシンを得ることができる。

【0113】(C)投入されたマイクロマシン本体の位置は位置検出部で把握されており、回転磁界の向きを変えることで、進行しているマイクロマシン本体の方向制御を行いながらマイクロマシンを目的地へ確実に導くことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態を示す生体内を移動可能なマイクロマシンのシステム構成図である。

【図2】本発明の実施の形態を示すマイクロマシン本体 の構成図である。

【図3】本発明の実施の形態を示すマイクロマシン本体の構造を示す外観図である.

【図4】本発明の実施の形態を示すマイクロマシンの制御システムの構成を示すブロック図である。

【図5】本発明の実施の形態を示す磁気センサーユニットの構成を示すブロック図である。

【図6】本発明の実施の形態を示す磁気センサーユニットにおける同期検波回路の作用の説明に供する模式説明図である。

【図7】本発明の実施の形態を示す磁気センサーユニッ

トによる磁界強さの検出の説明図である。

【図8】本発明の実施の形態を示す磁気センサーユニッ トと信号前処理回路と位置検出処理基板との接続図であ

【図9】本発明の実施の形態を示す位置検出処理基板に おける処理内容を示すフロー図である。

【図10】本発明の実施の形態を示す位置検出処理基板 における作用の説明に供するフロー図である。

【符号の説明】

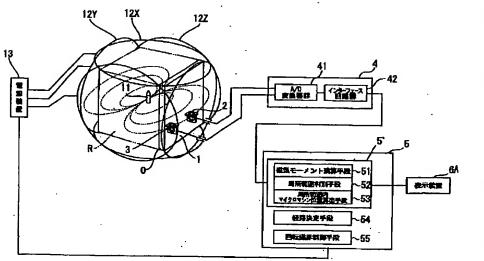
- 磁気センサーユニット装着板
- 2, 3 磁気センサーユニット
- 信号前処理回路 4
- 5 コンピュータ
- 5′ 位置検出処理基板
- 6 A 表示装置
- 温度センサ 6 B
- 7 絶縁被覆層
- 8 導電体層
- 9 磁性体層
- 先端部材 9 A
- 螺旋構造体 10
- マイクロマシン本体 1 1
- 12X, 12Y, 12Z 磁界生成コイル
- 13 電源装置

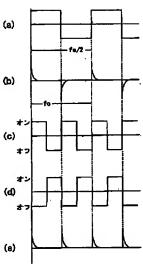
円柱形磁石(ネオジウム鉄ボロン系磁石) * 14

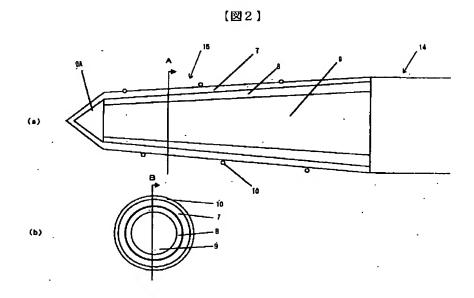
- 15 ドリル部
- 20 基板
- 2 1 分周器
- 22 リング状コア
- 23 励磁コイル
- 24, 25 磁界検出コイル
- 26, 28 同期検波回路
- 27, 29 ローパスフィルタ
- 10 30 キャリア発振器
 - 41 A/D変換器群
 - インタフェース回路群 42
 - 磁気モーメント演算手段 5 1
 - 52 局所範囲判別手段
 - 53 マイクロマシン位置算出手段
 - 54 経路決定手段
 - 55 回転磁界制御手段
 - 56 交流磁界制御手段
 - 261 インバータ
- 20 262, 263 スイッチ
 - 演算增幅器 264
 - 411, 412, 413 A/D変換器
 - 421, 422, 423 インターフェース回路

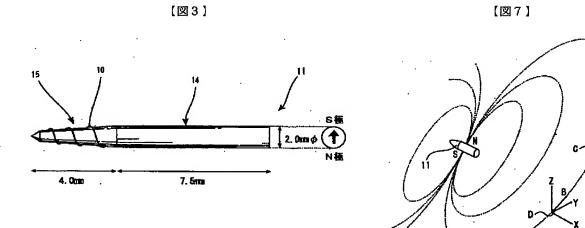
【図1】

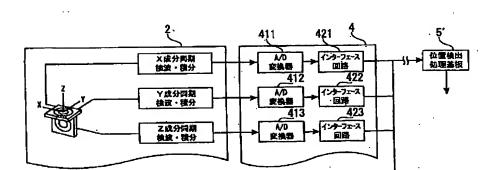
【図6】





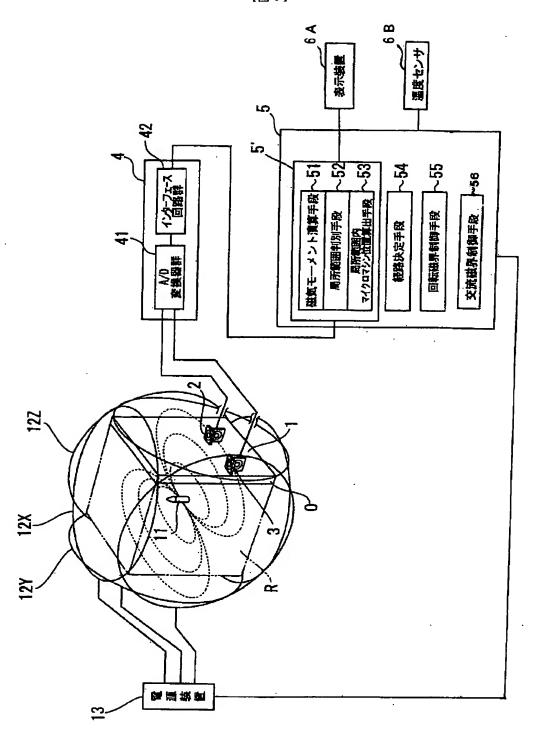


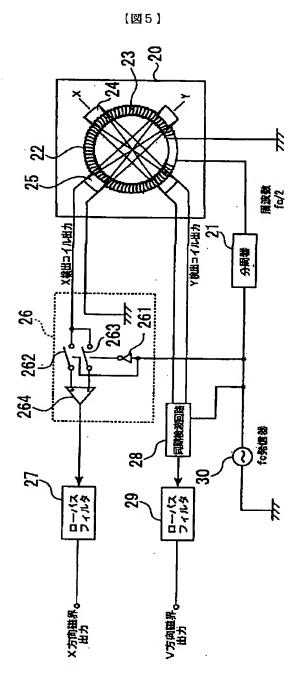




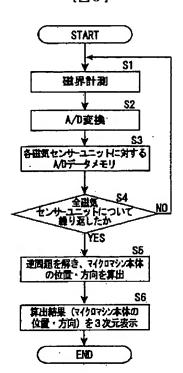
【図8】

【図4】





【図9】



【図10】

